IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant

Miwako OSAKI et al.

Mail Stop PCT

Appl. No:

Not Yet Assigned

PCT Branch

I. A. Filed

April 22, 2004

(U.S. National Phase of PCT/JP2004/005818)

For

CELL STIMULATING DEVICE AND CELL STIMULATING METHOD

CLAIM OF PRIORITY

Commissioner for Patents
U.S. Patent and Trademark Office
Customer Service Window, Mail Stop PCT
Randolph Building
401 Dulany Street
Alexandria, VA 22314

Sir:

Applicant hereby claims the right of priority granted pursuant to 35 U.S.C. 119 and 365 based upon Japanese Application No. 2003-116895, filed April 22, 2003. The International Bureau already should have sent a certified copy of the Japanese application to the United Stated designated office. If the certified copy has not arrived, please contact the undersigned.

Respectfully submitted, Miwako OSAKI et al.

Bruce H. Bernstein

Leslie J. Paperner

Reg. No. 29,027

Reg. No. 33,329

October 18, 2005 GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. 1950 Roland Clarke Place Reston, VA 20191 (703) 716-1191 10/15/05

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

22. 4. 2004

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 4月22日

REC'D 0 1 JUL 2004

WIPO

出 願 番 号 Application Number: 特願2003-116895

[ST. 10/C]:

[JP2003-116895]

出 願
Applicant(s):

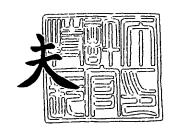
人

独立行政法人理化学研究所 財団法人 東京都医学研究機構

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 6月 2日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

A11457A

【提出日】

平成15年 4月22日

【あて先】

特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

尾崎 美和子

【発明者】

【住所又は居所】

東京都練馬区桜台1丁目38番1号

【氏名】

伊藤 康一

【特許出願人】

【識別番号】

000006792

【氏名又は名称】

理化学研究所

【特許出願人】

【識別番号】

591063394

【氏名又は名称】

財団法人 東京都医学研究機構

【代理人】

【識別番号】

110000109

【氏名又は名称】

特許業務法人特許事務所サイクス

【代表者】

今村 正純

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

170347

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0205404

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 細胞刺激装置及び細胞刺激方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 培養細胞を入れるための培養容器の一方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち一方の第一の電極と、前記培養容器の他方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち他方の第二の電極とを備え、前記第一の電極と前記第二の電極とにより細胞を刺激する電場を形成することを特徴とする、細胞刺激装置。

【請求項2】 培養細胞を入れるための培養容器の上面又は側面の一方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち一方の第一の電極と、前記培養容器の上面又は側面の他方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち他方の第二の電極とを備え、前記第一の電極と前記第二の電極とにより細胞を刺激する電場を形成することを特徴とする、請求項1に記載の細胞刺激装置。

【請求項3】 前記第一の電極が円形のリング電極である、請求項1又は2 に記載の細胞刺激装置。

【請求項4】 前記第二の電極が一本の点電極である、請求項1から3の何れかに記載の細胞刺激装置。

【請求項5】 前記第二の電極が複数の多点電極である、請求項1から3の何れかに記載の細胞刺激装置。

【請求項6】 前記第二の電極がメッシュ状のシート状電極である、請求項1から3の何れかに記載の細胞刺激装置。

【請求項7】 前記第二の電極が多点電極を含むシート状電極である、請求項1から3の何れかに記載の細胞刺激装置。

【請求項8】 請求項1から7の何れかに記載の細胞刺激装置を用いて、前記第一の電極と前記第二の電極とにより電場を形成し、該電場により培養細胞を刺激することを特徴とする、細胞の電気的刺激方法。

【請求項9】 培養細胞が神経細胞である、請求項8に記載の細胞の電気的

刺激方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、細胞刺激装置及び細胞刺激方法に関するものである。より詳細には、本発明は、培養細胞に非接触又は表面に軽く接触する程度の状態で該培養細胞に電気的刺激を与えることができる細胞刺激装置及び細胞刺激方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

神経細胞の特徴の一つは、細胞自体が神経活動と呼ばれる電気的な活動を有することである。未熟な神経細胞が分化・発達していく過程において、神経細胞は神経伝達物質や神経栄養因子などの刺激に反応してイオンチャンネルや伝達物質受容体などを発現し、神経細胞固有の伝達物質感受性や興奮性(固有の神経活動)を獲得していき、そのパターンが神経細胞の個々の歴史や個性を表現していると考えられる。また、近年ではこの神経活動、即ち電気的な刺激が逆に神経に関連する物質の動態を制御していることも明らかとなってきている。

[0003]

本発明者らはこれまで、神経活動とその生物学的役割を明らかにするために研究を行ってきた。その結果、神経活動のパターン(電気的活動のパターン)が情報コードシステムとして働いている可能性があることが明らかになってきた。本発明者らの研究の最終的な目標は、神経活動のパターンを制御することにより脳の可塑性を制御することであるが、そのために重要なことは、神経活動(神経インパルス)のパターンの持つ役割を明らかにし、神経活動のパターンを解読し、神経活動のパターンのプロファイリングを行うことである。そのためには、人為的によくコントロールされた刺激条件下で実験を行うことが必要であった。

[0004]

また、神経細胞の電気的な活動を制御することにより、脳の可塑性を制御し、治療に応用することも可能である。再生医療においても、特に神経の再生におい

ては、神経細胞の電気的な活動を持たせることが正常な機能を獲得する上で必須 と考えられている。そのためには、生体外で効率よく大量の神経細胞に細胞を傷 つけることなく、直接電気刺激を与えるための電気刺激装置が必須であった。

[0005]

細胞に電気刺激を与えるための従来の方法としては、(1)電極を神経細胞に 挿入することにより刺激する方法、または(2)刺激用電極基盤上に神経細胞を 接着させることにより刺激する方法が知られている。しかし、上記(1)の方法 では、一度に多数の細胞を刺激することが困難であり、また細胞へのダメージも 大きいという欠点がある。また、上記(2)の方法では、電極基盤上に接着でき る神経細胞は極めて少なく、実用的な刺激装置として機能させることは困難であ るという欠点がある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記した従来技術の問題点を解消することを解決すべき課題とした。即ち、本発明は、生体外で効率よく大量の神経細胞に、細胞を傷つけることなく、直接電気刺激を与えるための電気刺激装置を提供することを解決すべき課題とした。本発明はまた、生体外で効率よく大量の神経細胞に、細胞を傷つけることなく、直接電気刺激を与えることができる細胞刺激方法を提供することを解決すべき課題とした。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは上記課題を解決するために鋭意検討した結果、培養細胞を入れるための培養容器の一方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち一方の第一の電極と、前記培養容器の他方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち他方の第二の電極とを備えた細胞刺激を用いて、前記第一の電極と前記第二の電極とにより電場を形成して、該電場により細胞を刺激することにより、細胞に所望の電気的刺激を与えることができることを見出し、本発明を完成するに至った。

[0008]

即ち、本発明によれば、培養細胞を入れるための培養容器の一方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち一方の第一の電極と、前記培養容器の他方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち他方の第二の電極とを備え、前記第一の電極と前記第二の電極とにより細胞を刺激する電場を形成することを特徴とする、細胞刺激装置が提供される。

[0009]

好ましくは、培養細胞を入れるための培養容器の上面又は側面の一方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち一方の第一の電極と、前記培養容器の上面又は側面の他方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち他方の第二の電極とを備え、前記第一の電極と前記第二の電極とにより細胞を刺激する電場を形成することを特徴とする、上記の細胞刺激装置が提供される。

[0010]

好ましくは、前記第一の電極は、円形のリング電極である。

好ましくは、前記第二の電極は、一本の点電極であるか、複数の多点電極であるか、メッシュ状のシート状電極であるか、あるいは多点電極を含むシート状電極である。

[0011]

本発明の別の側面によれば、前記の何れかの細胞刺激装置を用いて、前記第一の電極と前記第二の電極とにより電場を形成し、該電場により培養細胞を刺激することを特徴とする、細胞の電気的刺激方法が提供される。

好ましくは、本発明の細胞の電気的刺激方法で刺激する培養細胞は神経細胞で ある。

[0012]

【発明の実施の形態】

本発明の細胞刺激装置は、培養細胞を入れるための培養容器の一方から前記培 養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち一 方の第一の電極と、前記培養容器の他方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち他方の第二の電極とを備え、前記第一の電極と前記第二の電極とにより細胞を刺激する電場を形成することを特徴とするものである。

[0013]

上記した第一の電極及び第二の電極はそれぞれ正又は負の電極を構成し、両者を組み合わせて使用することにより、細胞を刺激するための電場が形成される。 上記した第一の電極及び第二の電極はそれぞれ培養容器の上面又は側面から培養 細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びるように設置されている

[0014]

本発明の一例では、第一の電極は円形のリング電極とし、第二の電極を一本の 点電極、複数の多点電極、メッシュ状のシート状電極、あるいは多点電極を含む シート状電極とすることができる。以下、上記したような本発明の各種の実施の 形態を図面に基づいて説明する。

[0015]

図1は、本発明の第一の態様の細胞刺激装置を示すものであり、具体的には、第一の電極が円形のリング電極(小型)であり、第二の電極が一本の点電極である場合の細胞刺激装置を示す。図1の上段の図は側面図を示し、中段の図は斜視図を示し、それぞれ、正(又は負)の電極1(一本の点電極)と負(又は正)の電極2(円形のリング電極)とが、培養容器蓋部5の異なる位置から配線3により電源7に接続された状態で、培養容器本体4の底面上で培養している細胞6の表面に接触する地点まで延びている状態を示す。なお、電極1と電極2は片方が正の電極の場合は、他方が負の電極になるように選択される。図1の下段の図は、上面から見た電極1と電極2の位置関係を示す。

[0016]

図2は、本発明の第二の態様の細胞刺激装置を示すものであり、具体的には、 第一の電極が円形のリング電極(大型)であり、第二の電極が一本の点電極であ る場合の細胞刺激装置を示す。図2の上段の図は側面図を示し、正(又は負)の 電極1(一本の点電極)と負(又は正)の電極2(円形のリング電極)とが、培 養容器蓋部5の異なる位置から配線3により電源7に接続された状態で、培養容 器本体4の底面上で培養している細胞6の表面に接触する地点まで延びている状 態を示す。なお、電極1と電極2は片方が正の電極の場合は、他方が負の電極に なるように選択される。図2の下段の図は、上面から見た電極1と電極2の位置 関係を示す。

[0017]

図3は、本発明の第三の態様の細胞刺激装置を示すものであり、具体的には、 第一の電極が円形のリング電極(大型)であり、第二の電極が複数の多点電極で ある場合の細胞刺激装置を示す。図3の上段の図は側面図を示し、正(又は負) の複数の多点電極1と負(又は正)の電極2(円形のリング電極)とが、培養容 器蓋部5の異なる位置から配線3により電源7に接続された状態で、培養容器本 体4の底面上で培養している細胞6の表面に接触する地点まで延びている状態を 示す。なお、電極1と電極2は片方が正の電極の場合は、他方が負の電極になる ように選択される。図3の下段の図は、上面から見た電極1と電極2の位置関係 を示す。

[0018]

図4は、本発明の第四の態様の細胞刺激装置を示すものであり、具体的には、 第一の電極が円形のリング電極であり、第二の電極がメッシュ状のシート状電極 である場合の細胞刺激装置を示す。図4の上段の図は側面図を示し、正(又は負) の電極1 (メッシュ状のシート状電極) と負(又は正)の電極2 (円形のリン グ電極)とが、培養容器蓋部5から配線3により電源7に接続された状態で、培 養容器本体4の底面上で培養している細胞6の表面に接触する地点まで延びてい る状態を示す。なお、電極1と電極2は片方が正の電極の場合は、他方が負の電 極になるように選択される。図4の下段の図は、上面から見た電極1と電極2の 位置関係を示す。第二の電極1においては、メッシュ状に形成された電極2が、 全体としてはシートを形成している。

[0019]

図 5 は、本発明の第五の態様の細胞刺激装置を示すものであり、具体的には、

第一の電極が円形のリング電極であり、第二の電極が多点電極を含むシート状電極である場合の細胞刺激装置を示す。図5の上段の図は側面図を示し、正(又は負)の電極1(多点電極を含むシート状電極)と負(又は正)の電極2(円形のリング電極)とが、培養容器蓋部5から配線3により電源7に接続された状態で、培養容器本体4の底面上で培養している細胞6の表面に接触する地点まで延びている状態を示す。なお、電極1と電極2は片方が正の電極の場合は、他方が負の電極になるように選択される。図5の下段の図は、上面から見た電極1と電極2の位置関係を示す。第二の電極2においては、多数の電極(多点電極)1が全体としてはシートを形成している。

[0020]

図1~図5に構造を示す本発明の細胞刺激装置においては、培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正と負の電極の組み合わせにより培養容器中の培地内に電場を形成し、この電場により細胞を電気的に刺激することができる。本発明においては、刺激する細胞の種類や性質、形成する電場の強さ、並びに電場を形成する領域などに応じて、上記した図1~図5に記載した構造を有する細胞刺激装置の中から最も適したものを適宜選択して使用することができる。

以下の実施例により本発明をさらに具体的に示すが、本発明は実施例によって 限定されるものではない。

[0021]

【実施例】

実施例1:分泌型ニューレグリンを特異的に認識する抗体の作製

(1) 抗原ハプテンペプチドの設計

タンパク質の限定分解反応を補足する抗ペプチド抗体を調製するためには、標的とする基質タンパク質の切断部位に関する情報が必要である。本実施例では分泌型ニューレグリンのC末端を含む短いペプチド(5 merあるいは 6 mer)にシステイン残基を付加したペプチドを合成し、ハプテンとして用いた。具体的には、Cys-Glu-Leu-Tyr-Gln-Lysの混合ペプチドを抗原として用いた。

[0022]

(2) 用いた試薬

- ・合成ハプテンペプチド
- ・KLH(keyhole limpet hemocyanin) in 50%グリセロール(約80%mg/ml) 〔Calib iochem社〕
- ・DMFA (ジメチルホルムアルデヒド)
- ・MBS (mーマレイミドベンゾイルーNーヒドロキシスクシンイミドエステル)〔
 Pierce社〕
- ・ゲル濾過カラム(ファルマシアPD-10)
- ・50mMリン酸ナトリウムバッファー(pH7.5)
- ・100mMリン酸ナトリウムバッファー (pH7.2)

[0023]

免疫

- ・フロイント完全アジュバント(FCA)
- ・フロイント不完全アジュバント(FIA)
- ・シリンジ・注射針など

[0024]

抗体のアフィニティー精製

- : 100mM HEPESバッファー (pH7.5)
- ・Affigel 10または15 [バイオラッド社]
- ・30%酢酸
- ・20%エタノール
- · PBS
- ·50mMクエン酸バッファー(pH3.0)
- 2Mトリスバッファー(pH9.5)
- ・20%グリセロール含Na-PBS

[0025]

- (3) 抗原(ハプテン/キャリア複合体)の調製
- MBS/活性化KLHを調製する。KLH約40mg(0.5ml)を50mM リン酸ナトリウムバ

ッファー(pH7.5)1.5m1に加え、スターラーを用いて撹拌する。次に、9.3mgのMBS を0.38m1のDMFAに溶解したものを(用時調製)、これに加える。MBS添加後、室温で30分撹拌する。その後、2,000rpmで2分程度遠心し、上清を以下で用いた。

[0026]

② MBS/活性化KLHをフリーのMBSから分離する。ファルマシアPD-10カラムをを50mM リン酸ナトリウムバッファー (pH7.5) 40~50mlで洗浄し、平衡化しておく。これに①の遠心上清2mlを添加し、ゲルに浸潤した後に0.5mlのバッファーを加える。浸潤し終わった時点で溶出液の回収を始め(最初の2.5mlをprevoidとして捨てる)、2mlの溶出液(MBS/活性化KLH)を回収する。これで4回分のカップリングに使用することのできる標品が得られる。

[0027]

③ 合成ハプテンペプチドを活性化KLHにカップリングする。合成ペプチド5mg程度を4.5mlの100mMリン酸Naバッファー(pH7.2)に溶解し、撹拌する。この際、pH試験紙を用いて溶液のpHが下がっていないことを確認する。これに、0.5mlのMBS/活性化KLHを加え、4℃で一昼夜撹拌する。その後、透析する必要はない。これを免疫原として使用する。保存は−20℃または−80℃で行う。

[0028]

(4) 免疫

- ① ウサギを用いてポリクローナル抗体を調製した。まず、体重約3kgのウサギに対して1次免疫を行う。抗原溶液0.3mlに対して0.6mlのFCAを加え、撹拌後、超音波処理 (Branson Sonifier 185 (bath type)、power $7 \sim 1.0$ 、3分程度〕によってエマルジョンを調製する。これを、左右の背筋上に位置する皮下部分に10ケ所程度に分けて注射する。注射針は18Gあるいは21Gを用いる。
- ② 約1ヵ月後に2次免疫を行う。この場合は、0.3mlの抗原溶液に対して0.6mlの FLAを用いて、同様にエマルジョンを調製する。左右の大腿筋に注射する。
- ③ 2次免疫の2週間後と4週間後に、3次免疫及び4次免疫を行う。この場合は、0.15mlの抗原溶液を0.45mlのPBSで希釈し、①と同様に背中に皮下注射を行う。用いる注射針は26Gでよい。
- ④ 4次免疫の約1週間後に、部分採血を行う。40~50ml程度採血し抗体の生成状

態をチェックした後、アフィニティー精製を行う。良好であれば、約1ヶ月休ませて、2回ほど追加免疫を行って、全採血を行う。

[0029]

- (5) 抗体のアフィニティー精製
- ① アフィニティーゲルを調製する。アフィニティー担体としてはAffigel 10または15を用いる。まず、ハプテンペプチド1~5mgを4mlの100mM HEPESバッファー (pH7.5) に溶解する。次に、1~2mlのAffigelをグラスフィルター上で吸引洗浄し(氷冷蒸留水10ml×2回)、直ちにペプチド溶液に加える。一昼夜4℃で回転撹拌した後、フリーのペプチドを除くために、再度グラスフィルター上で吸引洗浄する。この場合は、十分量の蒸留水以外に30%酢酸や20%エタノールを用いて完全に洗浄し、最後にPBSで平衡化しておく。保存は冷蔵で行う。

[0030]

② 特異的抗体をアフィニティーカラムに吸着させる。アフィニティーゲルをカラムに(内径5~10mm程度)に詰め、PBSで洗浄する。非働化血清10mlを同量のPBSで希釈し、フィルター(0.22または0.45 μ m)を通し、カラムに添加する。透過液を回収し、3~4回再添加を繰り返す(流速は1ml/分程度)。さらに、約50mlのPBSでカラムを洗浄する。

[0031]

③ 抗体を回収する。あらかじめ0.5mlの2Mトリスバッファー (pH9.5) を入れておいたチューブに、アフィニティーゲルから抗体を溶出させる。溶出は、5mlの50mMクエン酸バッファー (pH3.0) を1ml/分程度の速度で添加して行う。次に、溶出液を透析チューブに移し、20%グリセロール含Na-PBSに対して透析を行う(4℃、一昼夜)。抗体の定量は、280nmの吸収を計測して行う (1mg IgG/ml、A280=1.4)。通常、1~10mgの特異的IgGが回収される。保存は、分注後−80℃で行う。

[0032]

実施例 2 : ニューレグリンの病態作用機序 (方法)

(1) 細胞の調製

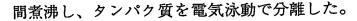
脳橋核の神経細胞および小脳顆粒細胞を各々E18BALB/CおよびP7マウスから標準法によって調製した。7DIV (days in vitro) 培養物を、両方の細胞種におけるPMA及び電気刺激のために使用した。顆粒細胞は、受容体サブユニット発現の定量のために、10mMのKC1条件下インビトロで1~21日間培養した。脳橋核ニューロンは、10%馬血清を含むDMEM (Gibco BRL) で1又は2日間培養し、その後、B-27 (Gibco BRL) を補充したNeurobasal培地 (Gibco BRL) で維持した。培養物には、B-27 (Gibco BRL) を補充したNeurobasal培地 (Gibco BRL) から成る培地を供給した。GFPタグ及びベクターを含む全長のNRGプラスミド(pEGFP、Clontech)をLipofectamine(登録商標)2000(Gibco BRL)により各々トランスフェクションした(脳橋核のトランスフェクション効率;1~3%、顆粒細胞;5~10%)。トランスフェクションの24~36時間後にニューロンを1 μ MのPMA(Tocris)で60分間刺激した。

[0033]

(2) 切断型のNRGの検出

本実施例における電気刺激は、本明細書中上記した構造を有し、図1から5に 示した構造を有する細胞刺激装置を用いて行った。

組み換え全長mNRGをトランスフェクションした5×10⁶~5×10⁷細胞に30分間の電気刺激(1mA、30~60 V細胞外)を加えた後、細胞から得られた条件培地を回収し、セントリコン10及び100(Millipore)を用いて濃縮し、大分子量(>100kD)及び小分子量(<10kD)のタンパク質を除去した。7DIVの顆粒細胞は、脳橋核ニューロン及び顆粒細胞から得た濃縮条件培地で処理した。ErbBリン酸化において、ポリクローナル抗ーErbB4抗体(Santa Cruz)による免疫沈降後に、マウスモノクローナル抗ホスホチロシン抗体(4G10)を用いて標準法によりウエスタンブロット分析を行った(Rieff HI他 J Neurosci, 19(24), 10757-10766(1999))。免疫沈降試験のために、ライセートを免疫沈降抗体の適当な稀釈物と一緒に4℃で1時間インキュベートした後、プロテインAーSepharoseと一緒に4℃で1時間インキュベートした。次いで、ライセートを15000rpmで3分間遠心し、上清を廃棄した。ペレットを溶解緩衝液で2回洗浄し、ゲルローディング緩衝液に再懸濁した。試料を3分



[0034]

CREBリン酸化を検出するために、7DIVの培養顆粒細胞を、条件培地で $10\sim15$ 分間刺激した後、4%パラホルムアルデヒドで10 分間固定化し、ポリクローナル抗ーNRG β 1 抗体、ポリクローナル抗ーPCREB抗体 (BioLabs) で染色した。染色した顆粒細胞をレーザー共焦点顕微鏡 (Carl Zeiss) で観察した。Alexa (登録商標) 染料 (Molecular probe) を二次抗体として使用した

[0035]

(結果)

(1) 脳橋核ニューロン及び小脳顆粒細胞におけるNRGの膜貫通型のタンパク 質分断

図 6 Aの実験で使用した小脳顆粒細胞及び脳橋核ニューロンの分散初代培養物の状態を調べた。脳橋核ニューロン(PN)は、18 日目の胚(E 18)から調製し、小脳顆粒細胞(G C)は出生後 7 日目(P 7)から調製した。培養ニューロンでのmNRGのタンパク質分断の有無を調べるために、抗ErbB及び抗ホスホチロシン抗体による免疫沈降、及び抗PCREB抗体を用いた免疫細胞化学分析を、GFP-tagを含む組み換え全長NRG β 1をトランスフェクションした場合としない場合について、PKC活性化因子であるホルボールー12-ミリステート-13-アセテート(PMA)で60分間刺激した脳橋核ニューロン及び顆粒細胞を用いて行った。

[0036]

苔状線維と顆粒細胞の間のシナプスにおけるNRG受容体に関連して、ErbB 2 及びErbB 4 が小脳系に関与していることは既報である(Ozaki M 他 Nature, 390 , 691-694(1997);及びOzaki M 他 Neurosci Res, 30 (4), 351-354(1998))。 ErbB4の発現は、小脳顆粒細胞ではインビトロ及びインビボでErbB2の発現よりも強かった。サイクリックAMP応答部位結合タンパク質(CREB)のリン酸化が、ErbB4シグナル伝達経路のさらに下流に関与していた(Taberbero A 他 Mol Cell Neurosci, 10, 309-322(1998))。 PMAで処理後の脳橋核ニューロン及び顆粒

細胞の培養物の条件培地を回収し、濃縮し、顆粒細胞に5~10分間適用した。 抗ErbB4抗体による免疫沈降後に、顆粒細胞からのライセートをSDS-PAGEで解析 し、ブロットを抗ーホスホチロシン抗体(抗一TYK)で検出した。トランスフェ クションしない脳橋核ニューロン(None)、ベクターをトランスフェクションし た脳橋核(vPN)、NRGをトランスフェクションした脳橋核ニューロン(t PN)、ベクターをトランスフェクションした顆粒細胞 (vGC)、及びmNR Gをトランスフェクションした顆粒細胞(tGC)から、条件培地を回収した。 mNRGをトランスフェクションした脳橋核ニューロン及び顆粒細胞は共に、ト ランスフェクションしないニューロン及びベクターのみをトランスフェクション した細胞と比較して、強いリン酸化活性を示した(図6B、図6C)。上昇した s NRG量は、顆粒細胞を用いてErbBリン酸化によって確認した。mNRGをト ランスフェクションしたニューロンから得られた条件培地による180kDのチ ロシンーリン酸化バンドは、PMA刺激を用いた場合に顕著であった(図6B) 。トランスフェクションした脳橋核ニューロン及び顆粒細胞をPKC阻害剤であ るH7で処理した場合の条件培地では、リン酸化活性は抑制された。内在性NR GはErbBリン酸化の顕著な活性を示さなかった。しかし、リコンビナント(組み 換え)mNRGを培養ニューロンにトランスフェクトした場合、ErbB4リン酸化 は顕著であった。これらの結果は、PKC活性化後にsNRGが組み換えmNR Gから産生したことを示す。図6Cにおいて、リン酸化の比率は、ErbB4抗体に よる免疫沈降後にブロットしたErbB4シグナルに対して標準化した。

[0037]

CREBーリン酸化の結果を図6のDに示す。PMA刺激(60分間)により放出される可溶型をスピンカラムを用いて濃縮し、培養顆粒細胞に添加した。刺激した顆粒細胞を固定後、抗ホスホCREB抗体で染色した。脳橋核ニューロンからの条件培地を刺激(a、b及びc)のために使用し、顆粒細胞培養物からの条件培地を刺激(d、e及びf)のために使用した。パネルDは、コントロール(a、d)、ベクター(b、e)及び全長NRG(c、f)を示す。条件培地(c及びf)は、切断された内在性及び組み換えのNRGを有するはずである。cからbの引き算及びfからeの引き算は、組み換えmNRG由来のsNRGにより誘発され

るCREBリン酸化を示す。条件培地による5分以上の処理後に、異なるCREBリン酸化が観察された。生培養顆粒細胞を使用した場合には、KCl刺激によるNRGの放出は明白には観察されなかった。

[0038]

全長mNRGをトランスフェクションした脳橋核ニューロン及び顆粒細胞からの条件培地は、ErbB-及びCREBーリン酸化の異なる活性を示した。ErbB-及びCREBーリン酸化活性の測定から、タンパク質分断に必要なアミノ酸配列を同定した。図6E及び6Fに示す通り、ELYQKRVLT領域内の欠失変異体は、タンパク質分断を明白には示さなかった。この領域内のKからGへの点変異は表、図6Fに示す通り切断の減少を生じた。NRGはメタロプロテアーゼ(ADAMs)ファミリープロテアーゼの基質として報告されている(Shirakabe K他JBio1 Chem, 276(12), 9352-9358(2000))。メタロプロテアーゼによるNRG切断は、主としてゴルジ体で起こると報告されている。mNRGのある種のタンパク質分断は細胞表面で起こることが報告されている(Loeb JA他 Mol Cell Neurosci, 11(1-2), 77-91(1998))。NRGのタンパク質分断は、細胞の種類、NRG及びプロテアーゼのタンパク質局在、及び時期に依存して複数のプロテアーゼによって調節されている可能性がある。

[0039]

(2) パターン化電気刺激によるNRGのタンパク質分断

CREBーリン酸化活性を、抗ーPCREB抗体を用いた免疫細胞化学分析により測定し、電気刺激による小脳顆粒細胞のCREBリン酸化の最適条件を調べた。顆粒細胞を異なる周波数で5分間電気的に直接刺激した(図7のA及びB)。 $1\,H\,z$ から $1\,0\,0\,H\,z$ の周波数でリン酸化活性が検出され、 $5\,0\,H\,z$ が最適であった。 $5\,0\,H\,z$ でのCREBーリン酸化活性は、ナトリウムチャンネルブロッカーTTXで $3\,6\,$. 6 ± 5 . $4\,5\%$ ブロックされた。図Bにおいて、PCREBー陽性細胞を計測し、全細胞数に対して標準化した。これらの実験は、異なる周波数によりニューロン細胞内に異なる状況が生じることを示唆する。NRGのタンパク質分断に最適な周波数は $5\,0\,H\,z$ であった。

[0040]

NRGのタンパク質分断が異なるパターンの電気刺激で生じるかどうかを確かめるために、異なる周波数での電気刺激後に、ErbBリン酸化を抗ーTYK及び抗ーErbB4抗体を用いた免疫沈降により検出した。GC及びPNN培養物を、刺激装置にパラレルに接続したマルチ白金電極を装着した35mm皿中で電気的に刺激した。電気刺激は、定常電流で30秒間、0.1~100Hzで連続的に送られる0.2msecの矩形パルスの交流(1mA)で行なった。十分に切断された形のNRGを入手するために、ニューロンを異なる周波数で30分間刺激した。各々の刺激により、刺激されたニューロンには、異なる定常状態のカルシウムレベルが付与される。高周波数は高い定常状態のカルシウムレベルを示す。刺激中の培地のpH及び温度は、刺激しない場合と同じであった。

[0041]

抗ーErbB4抗体で落とした切断型NRGは、抗TYK抗体を用いた免疫ブロットにより検出した。リン酸化の効率は、ErbB4シグナルに対して標準化することにより測定した。リン酸化シグナルは、他の周波数の場合と比較して50 Hzの刺激で有意に強かった(図8A及び図8B)。条件培地のCREBーリン酸化活性も50 Hzの刺激が最適であった(図8C及び図8D)。さらに、PNNからの条件培地もCREBリン酸化においてGCと同様の傾向を示した。50 Hzの刺激で、 77.4 ± 2.08 %のGCはPCREB陽性であり、100 Hzの刺激では、 62.5 ± 4.17 %のGCがPCREB陽性である。PCREBの反応ピークは50 Hzで観察された(n=15、コントロールに対してp<0.0018、t検定)。50 Hzの刺激によるCREBリン酸化はH7により阻害された(n=7、50 Hz刺激に対してp=0.003)。非切断型のNRG(欠失変異体)を顆粒細胞にトランスフェクションし、細胞を50 Hzで刺激した場合、pCREBの数は有意に減少した(n=5、50 Hz刺激に対してp=0.005)。

[0042]

上記方法を使用後、図8E~Gに記載した方法を使用して切断型のNRGを検出した。実施例1で作製した切断型ニューレグリンのC末端のみを認識する抗体 (抗 s NRG抗体)を使用した。電気刺激後、約 5×10^7 個のトランスフェクションした顆粒細胞を使用して条件培地を回収した。100 k D以上及び10 k

D未満のタンパク質をセントリコン10及び100遠心濾過を用いて除去し、セントリコン10によりさらに濃縮した。その後、抗s NR G抗体を用いて免疫沈降を行い、NR Gの β 1 アイソフォームのみを認識できる抗- NR G β 1 抗体を用いてイムノブロットした。プロットを図8 Gに示す。切断したNR Gのシグナルは約 $30\sim40$ k Dの位置に検出された。H7で50 Hzの刺激の場合、切断型のNR Gのシグナルは明白には検出されなかった。以上の結果から、s NR G は、特定のパターンの電気刺激により開始かつ制御されたタンパク質分断によりmNR Gから産生することが判明した。

[0043]

実施例3:伝達受容体発現機構の解析

(方法) NMDA及びGABAA受容体サブユニットのリアルタイム定量分析 電気刺激後、リアルタイム定量分析 (ABI prism 7700, Perkin Elmer) を行った。Primer Express(PE Biosystems)を用いてプライマー及びTaqManプローブを 設計した。各プライマーにより増幅したPCR産物はアガロースゲル上でシングルバンドであった。産物を直接配列によって確認した。使用した全プライマーは 他の遺伝子と交差しなかった。薬理実験では、TTX (1μM、Tocris)、DーAP5 (50μM、Tocris)、MK801 (25μM、Tocris)、CNQX (10μM、Tocris)、Cd (100μM、Wako Inc.)及びEGTA (1mM、Sigma)を使用した。

[0044]

(結果) 電気刺激により制御されたNMDA及びGABAA受容体サブユニット の発現

NMDA及びGABAA受容体サブユニット発現を制御できる電気活性のパターンを調べた。リアルタイム定量化ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)法を用いて、NMDA及びGABAA受容体サブユニットのmRNAの発現を、インビトロで1~21日目の培養中で定量した。先ず、培養顆粒細胞中のNMDA及びGABAA受容体の各サブユニットのmRNA発現レベルを調べた(図9A)。ニューロン特異的エノラーゼ(NSE)を対照として用いた。P7マウスから調製した7DIV(days in vitro)培養ニューロンの性質は、成熟期でインビボでP

14マウスのものと理論的に同一である。インビボのP14で、NR2B発現は小脳顆粒細胞でシャットダウンする一方、NR2C発現は全顆粒細胞で見られる。NMDA受容体のサブユニットの切り替えはマウスではP14でほぼ終了した。一方、GABAAの α 1、 β 2及び γ 2サブユニットはインビボのP14で大量発現していた。インビトロの状況をインビボに適合するように調整するために、インビトロで7日間培養した顆粒細胞を選択して電気刺激した。

[0045]

培養顆粒細胞を異なる周波数($0\sim100\,\mathrm{Hz}$)で $1\,\mathrm{mA}$ で $30\,\mathrm{分間}$ 刺激した(図 $9\,\mathrm{B}$ 、 $9\,\mathrm{C}$)。刺激後の細胞の生物学的活性は化学染色及び抗NRG抗体染色によって確認したが、生細胞数の有意な差異は何れの場合も見られなかった。NMDA受容体NR $2\,\mathrm{B}$ 及びGABAA $\alpha\,2$ 、 $\gamma\,1$ の場合、電気刺激の効果は何れの周波数でも明白には検出されなかった。NMDA受容体NR $2\,\mathrm{C}$ サブユニットの発現は、 $1\,\mathrm{Hz}$ 及び $1\,0\,0\,\mathrm{Hz}$ の周波数での直接刺激によって促進され、 $1\,0\,0\,\mathrm{Hz}$ などの高周波数での刺激で検出された増加は $T\,\mathrm{TX}$ によりブロックされた。 $1\,\mathrm{Hz}$ の刺激によるNR $2\,\mathrm{C}$ の増加は、 $T\,\mathrm{TX}$ により強くはブロックされなかった。GABAA受容体 $\beta\,2\,$ サブユニットの場合、 $m\,\mathrm{RNA}$ 発現は、 $0.\,1$ から $1\,0\,\mathrm{Hz}$ の低周波数の刺激で増加した。低周波数の刺激による増加は $T\,\mathrm{TX}$ により部分的にブロックされたが、 $1\,0\,0\,\mathrm{Hz}$ による $\beta\,2\,$ の増加は $T\,\mathrm{TX}$ によりブロックされなかった。

[0046]

薬理学的実験によれば、NMDA及びAMPA受容体活性、並びにカルシウムチャンネルがNR2C及びβ2発現の保持に関与していることが示された。1Hzで刺激したNR2Cでは、mRNAの発現はNMDA、AMPA受容体アンタゴニストにより強く阻害された。刺激周波数100Hzでは、特にMK801(非競合NMDA受容体アンタゴニスト)がNR2C増加を強くブロックした。また、カルシウムチャンネルは、AMPA受容体よりもNR2C発現に寄与していた。1Hzで刺激したβ2では、刺激周波数1HzのNR2Cの場合と同様の結果であった。100Hzで刺激したβ2のmRNAの増加は、NMDA、AMPA受容体アンタゴニスト及びカルシウムチャンネルブロッカー(非特異的ブロッ

カー;Cd&EGTA)により阻害された。 $NR2C及び\beta2$ の両方の場合で、カルシウムチャンネルプロッカーは高周波数でサブユニットの発現を強く阻害したが、低周波数では阻害しなかった。異なる周波数は、関与する顆粒細胞受容体の組み合わせと活性の度合いを制御していることがわかる。また、特定の電気刺激は、アンタゴニスト及びブロッカーの存在下でも正常な活性を部分的に回復することができた。1Hzの刺激でカルシウムチャンネルブロッカーを用いた場合の例を示す(図9C、 $\beta2$ の場合)。

[0047]

(C) 考察

(実施例の考察)

図10に示す通り、小脳顆粒細胞は、NMDA及びGABAA受容体を介して 苔状線維及びゴルジ細胞からの興奮性及び抑制性シグナルの入力のバランスを取っていると考えられる。顆粒細胞のニューロン発火のパターンは、各種受容体の 関与によってシナプス発達中に変化する。顆粒細胞における最終的神経活動のパターンは、伝達物質、神経ペプチド、及び神経栄養因子、並びに、シナプス前部ニューロンを含む環境刺激からの他のものなどの分子の組み合わせによって決まる可能性が高い。分子の異なる組み合わせは、分子の挙動と電気活性のパターンの関係において、異なるパターンのニューロン発火をもたらすはずである。幾つかの遺伝子発現がパターン化された電気活性によって調節されていることは既報である(Buonanno A 他 Curr Opin Neurobiol, 9, 110-120(1999))。パターン化された電気活性によって分子のリン酸化活性が制御されていることは確かである(Buonanno A 他 Curr Opin Neurobiol, 9, 110-120(1999))。

[0048]

実施例2では、タンパク質分断などのタンパク質プロセシングが、パターン化された電気活性によって制御されることを実証した。NRGのタンパク質分断は低周波数から高周波数で検出されたが、シナプス前細胞である苔状線維とシナプス後細胞である顆粒細胞からのNRGのタンパク質分断に最適な刺激周波数は共に50Hzであった。この現象は、分子的観点から、シナプス前後細胞間で神経活動のパターンが同調する機構を裏付けている。シナプス前部シグナルは先ずシ

ナプス後部ニューロンを活性化し、次に、シナプス前部及びシナプス後部ニューロンを同調させる。シナプス後部細胞がシナプス前部細胞と同調する際に、シナプス後部ニューロンはオートクライン機構で自己活性化し、第III期に入る可能性がある(図10)。シナプス形成過程において、シナプス前部ニューロンからのシグナルや逆行性シグナル伝達を介した分子情報の交換の後に、mNRGは刺激依存型のタンパク質分断を受ける可能性もある。何れの場合も、50Hzの刺激はシナプス前部及びシナプス後部のニューロンの間の伝達における中間段階と考えられる(図10のII)。

[0049]

さらに、sNRGにより調節されるNR2C及び $\beta2$ 発現の分子機構が明らか になった。低周波数の刺激では($1 \, \mathrm{Hz}$)、 $\beta \, 2 \, \mathrm{RNA}$ はグルタミン酸受容体及 びErbB受容体の活性化を介して、NR2C RNAよりも多量に転写された。N $R\ 2\ CmRNA$ は、高周波数($1\ 0\ 0\ Hz$)では $\beta\ 2$ よりも強く誘導され、グル タミン酸受容体(特に、NMDA受容体)の活性化を伴なった。NRGのタンパ ク質分断の最適周波数である 5 0 H z では、N R 2 C 及び β 2 サブユニット発現 は観察できなかった。NR2C発現にはニューロン活動が必要であり、可溶型の NRGの産生効率は電気活動によって制御されている可能性は既に提唱されてい る (Ozaki M 他 The Neuroscientist, 7(2), 146-154(2001))。本実施例では、 NRGのタンパク質分断が周波数に依存した形で電気活動のパターンによって制 御されていることを初めて実証した。NRGはNR2C及びβ2サブユニット発 現を誘導するのに必要であるけれども、発現段階(図10のI及びIII)及び中 間段階(図10のII)の間で周波数の最適値に不一致が生じた。この不一致を説 明するために、薬理学的実験を行った。この薬理学的実験の結果から、ErbB受容 体を含む複数の受容体がNR2C及びβ2サブユニット発現の制御に関与してい ることが判明した。

[0050]

直接的電気刺激実験から、以下の2つの事項が示唆される。(1)遺伝子発現を誘導するために必要な受容体の活性化には、細胞自身のもつ神経活動が必要な場合があり、(2)直接的電気刺激は、受容体及びイオンチャンネルブロッカー

の効果を部分的に補うことができる(図 9 、C)。シナプス成熟の過程において、特定のパターンのニューロン活性と受容体活性化の間にカスケードが存在する可能性がある(図 1 1)。受容体Aが活性化される場合、ニューロンはパターンAの神経活動を有する。次に、受容体BがパターンAによって活性化され、パターンBが産生する。その結果、ニューロンはパターンAとBをあわせた活動パターンを有する。カスケードにおける各パターンの活動が分子挙動を制御する可能性がある。特定のパターンが分子挙動を制御し、ニューロン発火のパターンが、個々の受容体又はチャンネルの活性化の組み合わせによって構成されていると考えられる。構成された各パターン内に遺伝子発現リン酸化タンパク質のプロセッシングなどの分子の挙動を制御する一定の過程が存在するはずである。従って、活性化した受容体及びイオンチャンネルの組み合わせ及びそれらの活性化の順序が、上記した不一致を解くための鍵を握っている可能性がある。

[0051]

さらに、アンタゴニスト及びブロッカーによりブッロク可能な受容体の幾つかの作用は、特定の電気刺激によって補うことができた。これは、シナプス前部ニューロン、受容体及びチャンネル活性の役割がある特定パターンの電気活性によって模倣できることを意味する。従って、ニューロン形成を人工的に制御する電気活性のパターンの役割を調べることは重要である。

[0052]

【発明の効果】

本発明によれば、電気的刺激が直接細胞に及ぼされないから、細胞へのダメージが小さく、また多数の細胞に一度に電気的刺激を与えることができる。また細胞が電流の流れる通路に置かれるようになるため、細胞の電気的刺激を短時間で効率的に行えるようになる。即ち、本発明によれば、生体外で効率よく大量の神経細胞に、細胞を傷つけることなく、直接電気刺激を与えることができる。

[0053]

【配列表】

<110> RIKEN

<120> A device for cell stimulation and a method for stimulating cells

- <130> A11457A
- <160> 2
- <210> 1
- <211> 6
- <212> PRT
- <213> Synthetic peptide
- <400> 1

Cys Glu Glu Leu Tyr Gln

1

5

- <210> 2
- <211> 6
- <212> PRT
- <213> Synthetic peptide
- <400> 2

Cys Glu Leu Tyr Gln Lys

1

5

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、第一の電極が円形のリング電極(小型)であり、第二の電極が一本の 点電極である場合の細胞刺激装置を示す。

【図2】

図2は、第一の電極が円形のリング電極(大型)であり、第二の電極が一本の 点電極である場合の細胞刺激装置を示す。

【図3】

図3は、第一の電極が円形のリング電極(大型)であり、第二の電極が複数の 多点電極である場合の細胞刺激装置を示す。

【図4】

図4は、第一の電極が円形のリング電極であり、第二の電極がメッシュ状のシート状電極である場合の細胞刺激装置を示す。

【図5】

図5は、第一の電極が円形のリング電極であり、第二の電極が多点電極を含む シート状電極である場合の細胞刺激装置を示す。

【図6】

図6は、PMA刺激によるニューレグリンのタンパク質分断を示す。

脳橋核ニューロン及び小脳顆粒細胞を $7\,\mathrm{D}\,\mathrm{I}\,\mathrm{V}$ (days in vitro)で抗NRG $\beta\,1$ 抗体で染色した。両ニューロンで、細胞体及びニューロン性プロセスはNR G陽性であった(図A)。スケールバー; $6\,\mathrm{O}\,\mu\,\mathrm{m}$

図Bでは、脳橋核ニューロン及び顆粒細胞を、膜貫通型のNRGをトランスフェクションしたものとしないものについて調製し、PMAで60分間刺激し、条件培地を回収した。条件培地のチロシンリン酸化活性を小脳顆粒細胞を用いて調べた。顆粒細胞培養物を、回収・濃縮した条件培地で5~10分間刺激した。顆粒細胞からのライセートをSDSーPAGEで分解し、ブロットを抗ーErbB4抗体で免疫沈降した後、抗ホスホチロシン抗体(4G10)で検出した。180kDのチロシンリン酸化したバンドを刺激により検出した(図B)。条件培地をPN(トランスフェクションしない脳橋核ニューロン)、tPN(トランスフェクションした脳橋核ニューロン)、GC(トランスフェクションしない顆粒細胞)、及びtGC(トランスフェクションした顆粒細胞)から回収した。結果を図Cに要約する。実験は独立に3又は4回繰り返した。

図Dでは、小脳顆粒細胞を用いて、条件培地刺激後のCREB-リン酸化を確かめた。血清飢餓小脳顆粒細胞を、脳橋核ニューロン及び顆粒細胞培養物から回収した条件培地で処理した(5~10分間)。脳橋核ニューロンからの条件培地を a、b及び c において刺激のために使用した。 d、e 及び f では、条件培地を顆粒細胞培養物から調製した。

a、d:対照

b、e:ベクター (pEGFP-N3)

c, f:pNRG-GFP

刺激した顆粒細胞は、固定化後、ホスホーCREB抗体で染色した。PMA刺激(60分間)により放出された可溶型を濃縮し、培養顆粒細胞に加えた。条件培地

は、パネルc及びfにおいて内生のNRG及び組み換えNRGを含むはずである。b及びeからの差し引きは、組み換えmNRGから切断されたNRGの作用を示した。ErbB及びCREBリン酸化アッセイ系を使用して、E及びFにおいてタンパク質分解に必要なアミノ酸配列を同定した。ELYQKRVLT配列は膜貫通ドメインの細胞外並列の上に位置していた。配列を欠失またはリジンからグリシンに変異させた場合、タンパク質分解の効率はFに示す通り阻害された。リジン残基はプロテアーゼによる認識に必須のアミノ酸であった。

【図7】

図7は、電気刺激によるCREB-リン酸化活性を示す。

脳橋ニューロン及び小脳顆粒細胞を18日齢の胎児マウス及び生後7日のマウスからそれぞれ調製した。ニューロンを7日間培養し、異なるパターンの電気刺激で刺激した。電気刺激後、CREBーリン酸化を顆粒細胞を用いて調べた(図A及びB)。抗PCREB抗体に陽性の細胞を計数し、全細胞数に対して標準化した。各皿からランダムな5箇所の顕微鏡視野(20倍)を細胞計数のために撮影した。独立した実験から、3~5枚の皿を計数した。CREBリン酸化の効率は50Hz刺激で最高であった。リン酸化はTTXにより部分的にブロックされた。

【図8】

図8は、電気刺激によるNRGのタンパク質分断を示す。

電気刺激後、ErbB4のチロシンリン酸化活性をPMA刺激により同一の方法で測定した。パネルAは、脳橋核ニューロン及び顆粒細胞においては、ErbB4に対する条件培地のチロシンーリン酸化活性の効率が50Hzの刺激で最高あることを示す。チロシンリン酸化はPKC阻害剤であるH7によりブロックされた。結果をグラフに要約する(図B)。図C及びDでは、小脳顆粒細胞を用いて条件培地刺激による刺激後に、CREBリン酸化を確認した。血清飢餓小脳顆粒細胞を、電気刺激後の顆粒細胞培養物から回収した条件培地で試験した(15分間)。

Full-NRG:これらの実験では、全長NRGを顆粒細胞にトランスフェクションした

Del-NRG:NRGのアミノ酸番号197~216を欠失させ、タンパク質はタンパク質分解に耐性である。

最後に、免疫沈降後のイムノブロットにより切断されたNRGを直接検出した結果をGに示す。検出の手法を図E及びFに要約する。mNRGを電気刺激後にトランスフェクションした(トランスフェクション効率;~5%)約 5×10^7 個の顆粒細胞から、条件培地を回収した。培地をセントリコンを用いて濃縮し、抗一sNRG抗体で免疫沈降した。抗体としては、切断型NRGのc末端のみを認識する抗sNRGポリクローナル抗体(実施例1で作成した抗体)を使用した。免疫沈降後に、NRG β 1のみを認識する抗NRG β 1抗体を用いてウエスタンブロット分析を行った。図Gに示す通り、50H zの刺激で切断型NRGのシグナルが検出できた。このシグナルはPKC阻害剤であるH γ により消失した。これらの結果から、培地中に放出されたNRG量は周波数の刺激に応じて異なることが分かる。

【図9】

図9は、リアルタイム定量PCR法により定量したNMDA及びGABAA受容体サブユニット発現を示す。

001

図Cでは薬理実験を電気刺激の下で行った。NR2Cの場合、1及び100Hzで増加した転写は全てのアンタゴニスト及びブロッカーにより部分的にブロックされた。しかしながら、MK801はNR2CmRNA発現を強くブロックした。 β 2の場合、MK801に加えてCNQXは1.0及び100Hzの刺激で転写をブロックした。100HzでのmRNAの増加は非特異的カルシウムブロッカーにより強く阻害されたが、1.0Hzでの増加は明らかにはブロックされなかった。何れの場合も、直接的電気刺激は、少なくとも基底レベルまで受容体の活性化を部分的に模倣できた。AP5;競合NMDA受容体アンタゴニスト、MK801;非競合NMDA受容体アンタゴニスト、CNQX;AMPA受容体アンタゴニスト、Cd&EGTA;非特異的カルシウムチャンネルブロッカー。各実験は独立に3~8回繰り返した。

【図10】

図10は、周波数依存形式で制御されたNMDA及びGABAA受容体サブユニット発現の模式図を示す。

小脳顆粒細胞は、苔状線維から興奮シグナルを、そしてゴルジ体からGABAA受容体を介して阻害シグナルを受ける。これらの活性の組み合わせが、ニューロン活性のパターンを決定する。苔状線維によって刺激されない顆粒細胞でも自発的活性を有する。比較的低い周波数において、NR2C及び β 2サブユニット発現は共に検出されたが、 β 2発現はNR2Cよりも促進された(I)。一方、NR2C発現は、100Hzのような高周波数でより強く誘導された。NR2Cの発現は苔状線維刺激顆粒細胞で誘導される可能性があり、相当量の受容体活性化に関与している(III)。

【図11】

図11は、受容体活性化のモデル及びニューロン活性のパターンを示す。

【符号の説明】

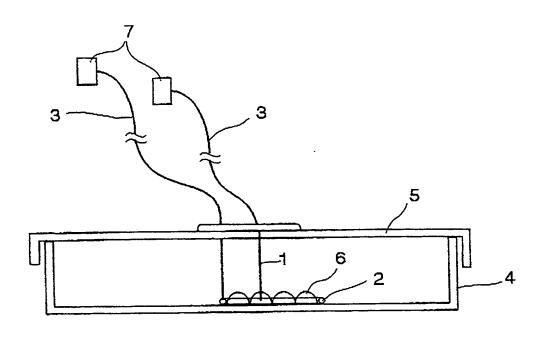
- 1 正(又は負)の電極
- 2 負(又は正)の電極
- 3 配線

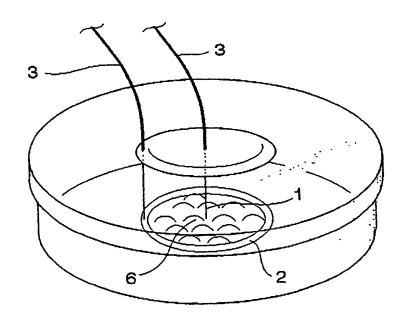
- 4 培養容器本体
- 5 培養容器蓋部
- 6 細胞
- 7 電源

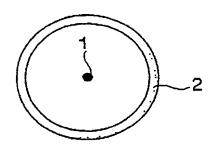
【書類名】

図面

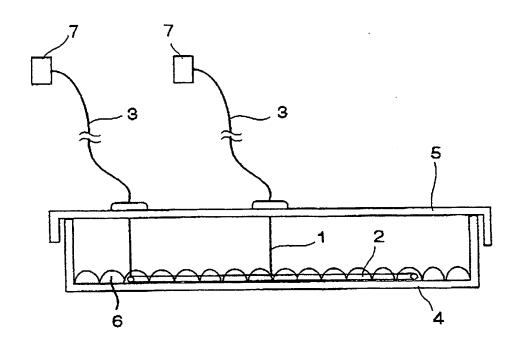
【図1】

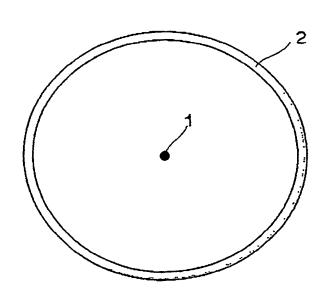




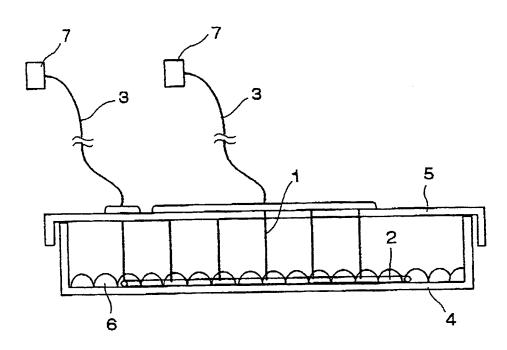


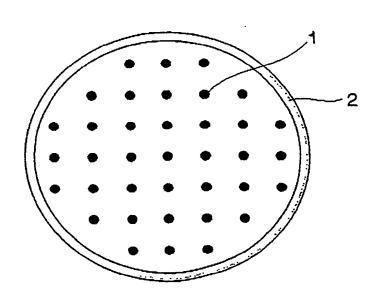
【図2】



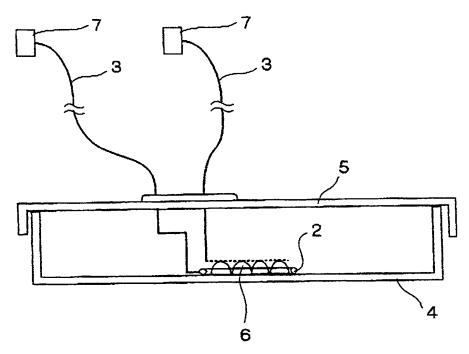


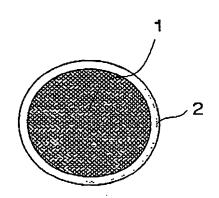




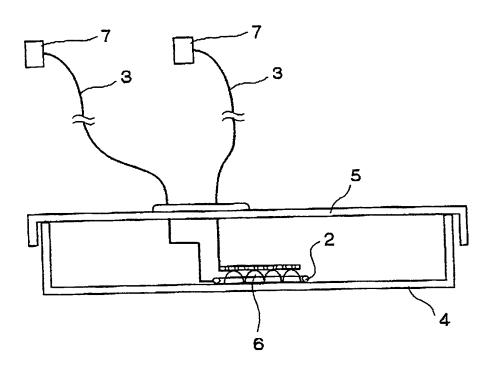


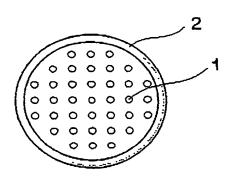




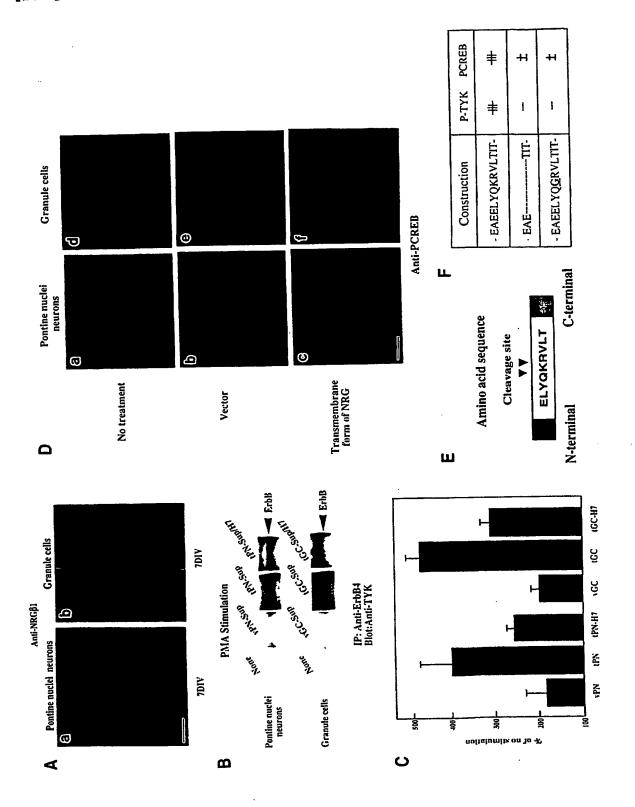




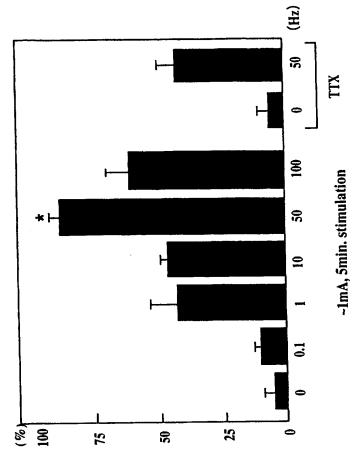




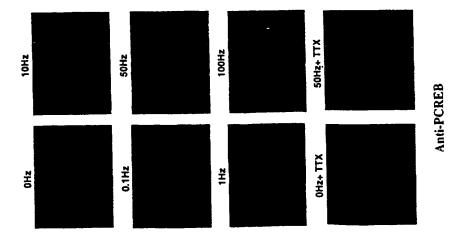
【図6】



[図7]

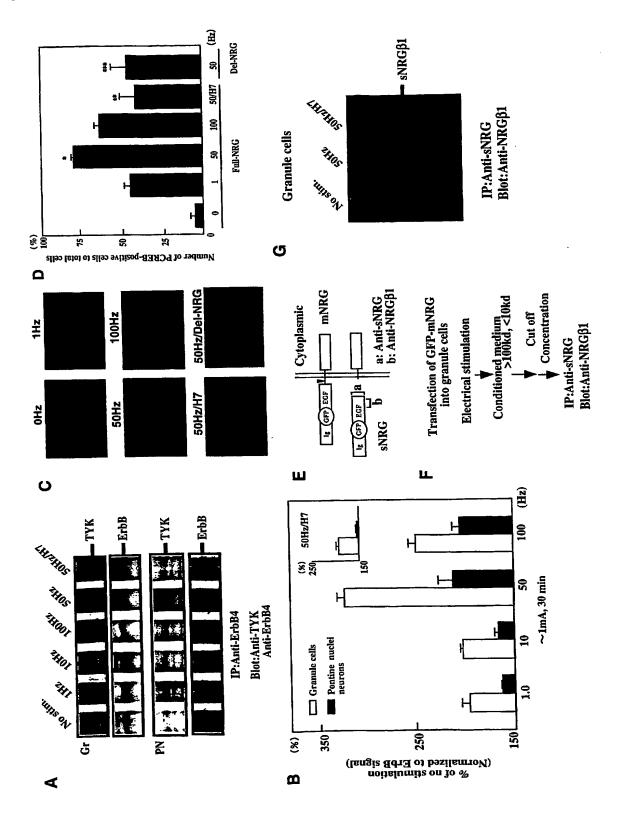


Mumber of PCREB-positive cells to total cells

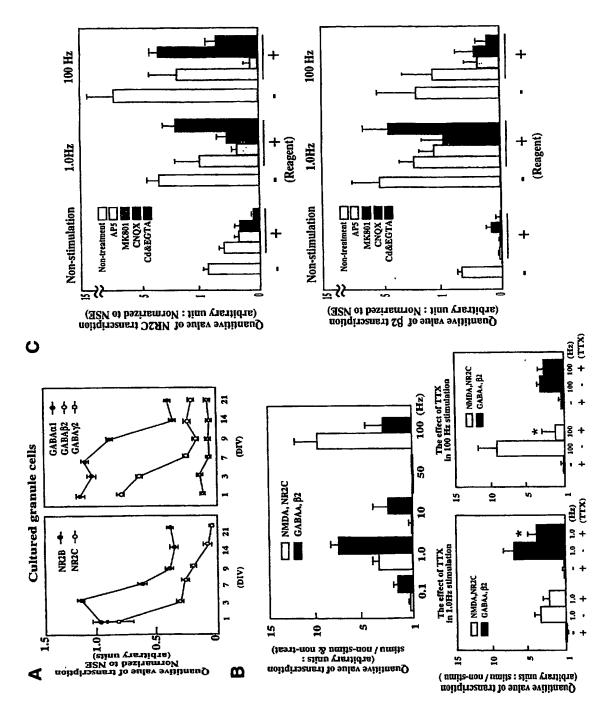


4

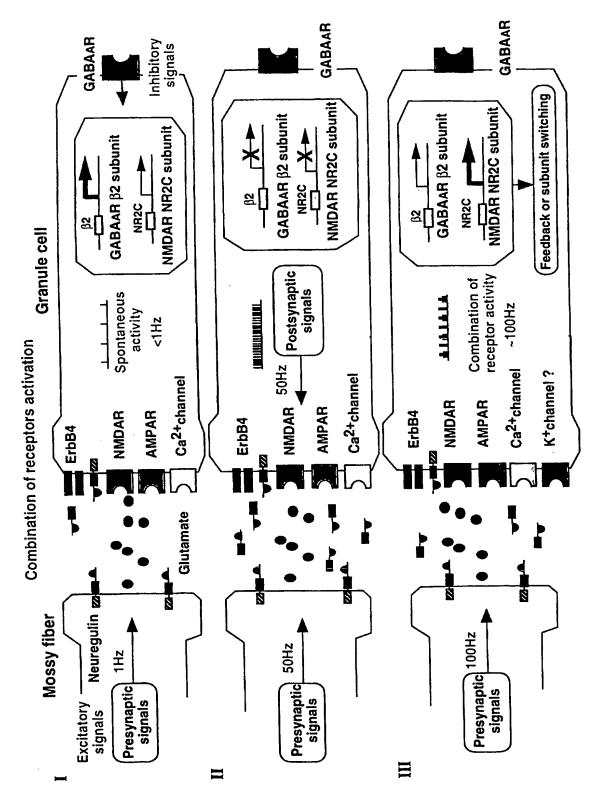
【図8】



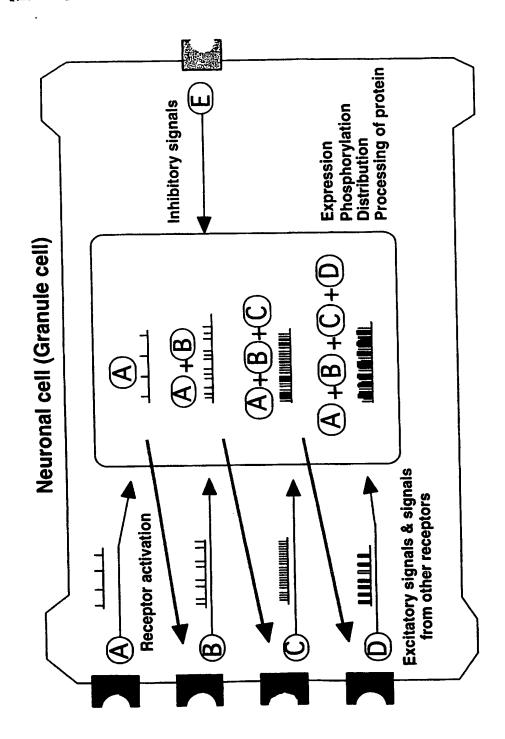




【図10】







【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 生体外で効率よく大量の神経細胞に、細胞を傷つけることなく、直接 電気刺激を与えるための電気刺激装置を提供すること。

【解決手段】 培養細胞を入れるための培養容器の一方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち一方の第一の電極と、前記培養容器の他方から前記培養細胞に接触しないか、細胞表面に接触する距離まで延びる正または負のうち他方の第二の電極とを備え、前記第一の電極と前記第二の電極とにより細胞を刺激する電場を形成することを特徴とする、細胞刺激装置。

【選択図】

図 1

【書類名】

出願人名義変更届(一般承継)

【提出日】

平成15年12月 1日

【あて先】

先】 特許庁長官殿

【事件の表示】 【出願番号】

特願2003-116895

【承継人】

【識別番号】

503359821

【住所又は居所】 【氏名又は名称】 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所

【承継人代理人】

【識別番号】

100075812

【弁理士】

【氏名又は名称】

吉武 賢次

【提出物件の目録】

【物件名】

権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】

登記簿謄本 1

【援用の表示】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】

委任状 1

【物件名】

委任状

【添付書類】 71.5 【/ 【【】】 7.3.5

委 任 状



私は、

識別番号 100075812 弁理士 吉 武 賢 次 氏を代理人と定めて下記事項を委任する。

95434 1. 別紙目録に配載の特許出願に関する出願人名義変更届をする件

2. 上記各項の手続を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以上

平成 / 5年 // 月 / 9日

住所又は居所

埼玉県和光市広沢2番1

氏名又は名称

独立行政法人 理化学的

代 表 者

如本長 野 依 良

目録(1)

			4-mm-0-5 0.05050
1.	特願昭63-235737	51.	特願平07-327372
2.	特願平05-044143		特願平08-000652
3.	特願平05-127257	53.	特願平08-026368
4.	特願平 05-127258	54.	特願平08-030850
5.	特願平05-213675	55.	特願平08-041279
6.	特願平05-306164	56.	特願平08-045903
	特顯平05-328611	57.	特願平08-051604
7.		58.	特願平08-065715
8.	特願平05-336746	59.	特願平08-070071
9.	特願平06-035100		特願平08-07-06-1
10.	特願平08-061792	60.	
11.	特願平06-061793	61.	特願平08-107784
12.	特願平06-069150	62.	特願平08-116473
13.	特願平06-097098	63.	特願平08-123475
14.	特願平06-111624	64.	特願平08-127005
15.	特顯平06-121100	65.	特願平08-131746
16.	特願平06-145908	66.	特願平08-132846
17.	特顧平06-158670	67.	特願平08-132854
18.	特顧平06-158671	68.	特願平08-142676
	特願平06-165751	69.	特願平08-158078
19.		70.	特願平08-167401
20.	特願平06-165752	71.	特願平08-196331
21.	特顯平06-181857	72.	特願平08-197050
22.	特願平06-235742		特顯平08-197051
23.	特願平06-238603	73.	特願平08-211946
24.	特願平06-244764	74.	
25.	特願平06-248486	75.	特願平08-216506
26.	特願平06-252942	76.	特願平08-216508
27.	特願平06-268723	77.	特願平08-222352
28.	特顯平06-293933	78.	特願平08-231068
29.	特願平06-301372	79.	特願平08-233442
30.	特願平06-323795	80.	特願平08-236685
31.	特願平06-324490	81.	特願平08-251410
32.	特顯平06-507966(不服2002-1	2420>82.	特願平08-262051
33.	特願平07-007185	83.	特願平08-302896
34.	特願平07-069255	84.	特願平08-308335
35.	特願平07-082880	85.	特願平08-308336
36.	特願平 07-083142	86.	特願平08-311467
	特顧平07-117933	87.	特願平08-315093
37.	特願平07-133487	88.	特願平08-317622
38.		89.	特願平08-320241
39.	特願平07-205141	90.	特願平08-506395
40.	特願平07-214659		特顯平09-002295
41.	特顯平07-217276	91.	
42.	特願平07-236185	92.	特願平0.9-010602
43.	特願平07-240684	93.	特願平0.9-019968
44.	特願平07-249244	94.	特願平0.9-019969
45.	特願平07-259922	95.	特願平09-019971
46.	特願平07-282716	96.	特顧平09-024890
47.		97.	特顧平09-028982
	特願平07-306004	98.	特顯平09-046824
48.		99.	特願平09-049254
. 49.		100.	
50.	特願平07-311715	100.	O Troop Cooring

目録(2)

101.	特願平09-054595	151. 特願平10-045434
102.	特願平09-056654	152. 特願平10-049499
103.	特願平09-057342	153. 特願平10-049867
104.	特願平09-058774	154. 特願平10-051489
105.	特願平09-067611	155. 特願平10-051490
106.	特願平09-074394	156. 特願平10-051491
107.	特願平09-080480	157. 特願平10-051492
108.	特願平09-082965	158. 特願平10-051493
109.	特顧平09-091523	159. 特願平10-060740
110.	特願平09-091591	160. 特願平10-060741
111.	特願平09-091694	161. 特願平10-061895
112.	特顯平09-098968	162. 特願平10-076139
113.	特願平09-099061	163. 特願平10-085207
114.	特願平09-099109	164. 特願平10-085208
115.	特顯平09-104093	165. 特願平10-103083
116.	特顧平09-119730	166. 特願平10-103115
117.	特願平09-129068	167. 特願平10-103671
118.	特願平09-134525	188. 特願平10-104093
119.	特顧平09-147964	169. 特願平10-113493
120.	特願平09-155364	170. 特願平10-116378
121.	特願平09-159963	171. 特願平10-121456
122.	特顧平09-163630	172. 特願平10-127520
123.	特顯平09-163631	173. 特願平10-136198
124.	特願平09-171924	174. 特顧平10-149603
125.	特願平09-175896	175. 特願平10-150494
126.	特願平09-180423	176. 特願平10-151245
127.	特願平09-189436	177. 特願平10-155838
128.	特願平09-198201	178. 特願平10-155841
129.	特顯平09-208866	179. 特願平10-156104
130.	特願平09-221067	180. 特願平10-156108
131.	特願平09-228345	181. 特願平10-198313
132.	特顧平09-230870	182. 特願平10-200280 183. 特願平10-217132
133.		
134.	特願平09-256795	184. 特顯平10-217180 185. 特顯平10-222837
135.		186. 特顯平10-227939
136.		187. 特顯平10-229591
137.		188. 特顯平10-232520
138.	and the second s	189. 特願平10-232590
139. 140.		190. 特願平10-236009
		191. 特額平10-237485
141.		192. 特額平10-238144
142.		193. 特願平10-245293
143.		194. 特顯平10-250598
144. 145.		195. 特願平10-250611
145. 146.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	196. 特願平10-252128
140.	· · · · · ·	197. 特願平10-260347
147.		198. 特願平10-260416
148. 149.	* * **	199. 特願平10-288791
149. 150.		200. 特願平10-269859
100.	TORRTIO U 4 3 3 3 3	MODI MANY 1

目録(3)

	##### 1 A D D D E D D	251.	特願平11-135137
	特願平10-272529	252.	特願平11-135482
	特願平10-280351	253.	特願平11-143429
203.	特願平10-308533	253. 254.	特願平11-144005
204.	特顯平10-309765		特願平11-147097
205.	特願平10-311673	255.	特願平11-151099
206.	特願平10-311674	256.	特願平11-151099
207.	特願平10-311675	257.	
208.	特顯平10-314856	258.	特顯平11-173839
209.	特願平10-315751	259.	特願平11-179278
210.	特願平10-338896	260.	特顯平11-186052
211.	特願平10-338897	261.	特願平11-193235
212.	特願平10-338898	262.	特願平11-224269
213.	特願平10-338899	263.	特願平11-225060
214.	特願平10-352428	264.	特願平11-225832
215.	特願平10-354665	265.	特願平11-225839
216.	特願平10-363297	266.	特顧平11-226176
217.	特願平10-363329	267.	特願平11-234800
218.	特願平10-506788	268.	特願平11-240325
219.	特願平10-532832	269.	特願平11-240910
220.	特願平10-535583	270.	特願平11-241737
221.	特願平11-008183	271.	特顧平11-242438
222.	特願平11-013380	272.	
223.	特顧平11-015176	273.	特顧平11-253851
224.	特願平11-031724	274.	特願平11-260947
225.	特願平11-035776	275.	特願平11-277759
226.	特願平11-046372	276.	
227.	特願平11-055835	277.	特願平11-279324
228.	特願平11-055867	278.	特願平11-281632
229.	特願平11-055930	279.	特顧平11-303976
230.	特顯平11-056957	280.	特顯平11-309616
231.	特願平11-057381	281.	特願平11-315036
232.	特願平11-057749	282.	特顯平11-321282
233.		283.	特顧平11-336079
234.		284.	
235.		285.	
236.		286.	特顯平11-360274
237.	特願平11-064372	287.	
238.		288.	特願平11-373483
239.	特願平11-065136	289.	
240.	特願平11-074385	290.	
241.		291.	特願2000-001783
242.		292	,特顯2000-005221
243.		293	, 特願2000-009363
244.		294	. 特願2000-010516
245.		295	. 特願2000-011147
246.		296	. 特顯2000-011623
247.		297	. 特顧2000-016518
248.		298	・ 特願2000-016622
249.		299	. 特願2000-017112
250.		300	
200	. TRALE		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

目録(4)

301.	特願2000-019195		特顧2000-141763
302.	特願2000-019528	352.	特願2000-148843
303.	特願2000-020067	353.	特願2000-152455
304.	特願2000-030321		特願2000-152469
	特顧2000-034109	355.	特願2000-154484
305.		356.	特顧2000-161895
306.	特願2000-039082		特顧2000-163122
307.	特願2000-040355	357.	
308.	特願2000-041927	358.	特願2000-164584
309.	特顧2000-041929	359.	特願2000-179723
310.	特顧2000-045318	360.	特願2000-181281
311.	特顧2000-045855	361.	特願2000-184259
312.	特顯2000-051488	362.	特顧2000-184295
313.	特願2000-051650	363.	特願2000-191007
314.	特願2000-052040	364.	特願2000-191265
315.	特顧2000-053707	365.	特顧2000-192332
	特願2000-054949	366.	特顧2000-193817
316.		367.	特顧2000-195384
317.	特願2000-056093	368.	特願2000-196991
318.	特顧2000-056879		
319.	特願2000-057564	369.	特願2000-197022
320.	特願2000-057565	370.	特願2000-202801
321.	特願2000-057566	371.	特願2000-216457
322.	特願2000-058133	372.	特願2000-223714
323.	特願2000-058282	373.	特顧2000-224970
324.	特願2000-062316	374.	特顧2000-225486
325.	特願2000-064142	375.	特顧2000-225864
326.	特願2000-064209	376.	特願2000-225978
327.	特願2000-071119	377.	特願2000-226361
328.	特願2000-076122	378.	特顧2000-229191
329.	特願2000-085874	379.	特顧2000-230551
330.	特願2000-089078	380.	特願2000-237165
331.	特願2000-092693	381.	特願2000-237166
	特願2000-100395	382.	特願2000-237533
332.	特顧2000-105330	383.	特願2000-246309
333.	特願2000-105136	384.	特願2000-248331
334.		385.	特願2000-249232
335.	特顧2000-107160	386.	
336.	特顧2000-108409		
337.	特願2000-109638	387.	特顧2000-257083
338.	特顧2000-109954	388.	
339.		389.	特顯2000-260030
340.	特願2000-120874	390.	特顯2000-261233
341.	特願2000-123634	391.	特顯2000-264743
342.	特願2000-128431	392.	特顧2000-265344
343.		393.	特顧2000-278502
344.		394.	特願2000-279557
345.		395.	特顧2000-292422
346.		396.	特顧2000-292832
347.		397.	特願2000-299812
		398.	特顯2000-307464
348.			特顧2000-301404
349.		399.	
350.	. 特願2000-141566	400.	特願2000-309581

÷

٠,

目録(5)

特願2001-071435 451. 特願2000-319775 401. 特願2001-072650 452. 特願2000-322056 402. 453. 特願2001-072668 特願2000-333311 403. 454. 特願2001-072963 特願2000-334686 404. 455. 特顧2001-073028 特顧2000-334969 405. 特願2001-074964 特願2000-343912 456. 406. 457. 特願2001-074965 特願2000-347398 407. 458. 特顧2001-077257 特願2000-347865 408. 特額2001-078671 特願2000-358121 459. 409. 特願2001-084173 460. 特顧2000-368566 410. 特顧2000-374626 461. 特願2001-089541 411. 特顧2000-375090 462. 特顧2001-091911 412. 463. 特顧2001-092337 特願2000-378421 413. 特願2001-116171 464. 特願2000-378942 414. 特願2001-124294 特願2000-378950 465. 415. 特願2001-124452 特顧2000-384771 466. 416. 特顧2001-127575 特願2000-387016 467. 417. 特顧2001-127576 468. 特願2000-394815 418. 特願2001-135357 469. 特願2000-396445 419. 特願2001-137087 470. 特願2000-399940 420. 特願2001-138103 471. 421. 特願2000-400336 特願2001-142583 472. 特顯2000-401110 422. 特願2001-147081 特願2000-401245 473. 423. 特願2000-401258 474. 特顧2001-152364 424. 475. 特顧2001-152379 特願2000-503838 425. 特願2001-153447 特顧2000-571733 476. 426. 特顧2001-155572 477. 特願2000-571943 427. 478. 特願2001-163740 特願2000-602588 428. 特顧2001-164819 479. 429. 特願2000-602900 特顧2001-164997 480. 特願2000-618709 430. 特願2001-165133 481. 特顧2001-003476 431. 特顧2001-005615 特願2001-167910 482. 432. 特顧2001-007979 483. 特顧2001-168784 433. 特願2001-016626 484. 特顧2001-171705 434. 特顧2001-173331 特顧2001-025030 485. 435. 特顧2001-174421 486. 特顧2001-037141 436. 特願2001-174553 487. 特願2001-037147 437. 特願2001-175898 488. 特願2001-042501 438. 特願2001-178169 特願2001-044933 489. 439. 特願2001-047762 490. 特顧2001-179858 440. 特顧2001-180552 491. 特願2001-050645 441. 492. 特願2001-180554 442. 特願2001-053550 493. 特願2001-187735 特願2001-054717 443. 特願2001-197185 特願2001-059115 494. 444. 495. 特顧2001-197897 445. 特願2001-059892 496. 特顧2001-200854 446. 特願2001-060848 特願2001-201356 497. 447. 特願2001-062703 特願2001-202971 特顯2001-065799 498. 448. 499. 特願2001-203089 特願2001-065917 449. 500. 特願2001-206505 450. 特願2001-068285

目録(6)

501.	特願2001-206522	551.	特願2001-325367
502.	特願2001-206523	552.	特願2001-326872
503.	特願2001-209305	553.	特願2001-327853
504.	特顧2001-212947	554.	特願2001-329023
505.	特顧2001-216505	555.	特願2001-332168
506.	特願2001-220219	556.	特願2001-337467
507.	特顧2001-226176	557.	特顧2001-339396
508.	特願2001-228287	558.	特願2001-339593
509.	特願2001-228374	559.	特顧2001-346035
510.	特願2001-235412	560.	特願2001-347316
511.	特願2001-235747	561.	特願2001-347637
512.	特願2001-238951	562.	特願2001-349614
513.	特願2001-241023	563.	特願2001-351730
514.	特願2001-243930	564.	特顧2001-352189
515.	特願2001-246642	565.	特願2001-353038
516.	特願2001-249976	566.	特願2001-358446
517.	特願2001-254377	567.	特顯2001-358581
518.	特願2001-254378	568.	特顯2001-359710
519.	特額2001-255589	569.	特願2001-374928
520.	特顧2001-256576	570.	特願2001-376591
521.	特願2001-257188	571.	特願2001-378757
522.	特顧2001-261158	572.	特願2001-380473
523.	特願2001-266004	573.	特願2001-382537
524.	特願2001-266069	574.	特願2001-382539
525.	特願2001-266454	575.	特顧2001-382599
526.	特顯2001-267194	576.	特願2001-385258
527.	特願2001-267379	577.	特顧2001-385512
528.	特願2001-267863	578.	特願2001-385513
529.	特願2001-272977	579.	特願2001-385538
530.	特願2001-273964	580.	特願2001-388116
531.	特願2001-276053	581.	特願2001-390122
532.	特顧2001-279406	582.	特願2001-392087
533.	特願2001-280319	583.	特願2001-392088
534.	特願2001-285145	584.	特願2001-395196
535.	特願2001-291059	585.	特願2001-396120
536.	特顧2001-292223	586.	特願2001-397762 特顧2001-397998
537.	特願2001-292224	587.	特顧2001-397938
538.	特願2001-293000	588. 589.	特顯2001-401139
539.		590.	特顯2001-513853
540.	特願2001-293936	590. 591.	_ i
541.			特願2001-337072
542.		592.	特願2002-0005746
543.		593. 594.	特願2002-005746
544.		594. 595.	特願2002-0105年年
545.		596.	特顧2002-011336
546.		590. 597.	特願2002-019132
547.		598.	特願2002-020329
548.		599.	特顧2002-022499
549.			特願2002-028109
550.	特願2001-319360	600.	TURR 2 0 0 2 - 0 2 0 1 0 9

目録(7)

601.	特願2002-040151		特願2002-162157
602.	特願2002-042829	652.	特願2002-162211
603.	特願2002-044340		特願2002-162365
604.	特願2002-044640	654.	特願2002-167759
605.	特願2002-046188		特願2002-170068
606.	特願2002-047799	656.	特願2002-170902
607.	特願2002-053190	657.	特願2002-176435
608.	特願2002-053575	658.	特顧2002-176583
609.	特願2002-055272	659.	特願2002-183722
610.	特願2002-057253	660.	特顧2002-185966
611.	特願2002-057565	661.	特願2002-187362
612.	特願2002-057935	662.	特願2002-187957
613.	特願2002-057963	663.	特願2002-188281
614.	特願2002-066249	664.	特願2002-189265
615.	特顧2002-070624	665.	特願2002-194627
616.	特顧2002-070987	666.	特願2002-197812
617.	特顧2002-071924	667.	特願2002-201443
618.	特願2002-074902	668.	特顯2002-201575
619.	特願2002-078164	669.	特願2002-202118
620.	特願2002-081467	670.	特願2002-205814
621.	特願2002-081502	671.	特願2002-205825
622.	特願2002-083081	672.	特願2002-217714
623.	特願2002-084139	673.	特願2002-221188
624.	特願2002-085017	674.	特願2002-225469
625.	特願2002-087342	675.	特願2002-225724
626.	特願2002-094681	676.	特願2002-226859
627.	特願 2 0 0 2 - 0 9 5 1 3 2	677.	特顯2002-227286
628.	特願2002-095389	678.	特願2002-229686
629.	特願2002-100431	679.	特願2002-230562
630.	特願2002-106561	680.	特顧2002-235294
631.	特願2002-119320	681.	特願2002-235737
632.	特願2002-120371	682.	特顯2002-236838
633.	特願2002-123347	683.	特願2002-237058
634.	特願2002-128854	684.	特顯2002-237092
635.	特願2002-133717	685.	特願2002-248946
636.	特願2002-133749	686.	特願2002-253322 特願2002-253689
637.	特願2002-134313	687.	特顧2002-253697
638.		688.	
639.		689.	特願2002-254096 特願2002-257924
640.		690.	特顯2002-260788
641.		691.	特願2002-260188
642.		692.	特顧2002-264969
643.		693.	
644.		694.	特顧2002-267114
645.		695.	特願2002-268987 特願2002-270917
646.		696.	1
647.		697.	特願2002-271375
648.		698.	特願2002-271473
649.		699.	特願2002-273996
650.	、 特願 2 0 0 2 - 1 6 2 1 4 8	700.	特願2002-274469

:

; •

目録(8)

特願2003-012738 751. 701. 特顧2002-276051 特願2003-012774 特願2002-282746 752. 702. 特額2002-286487 753. 特願2003-015968 703. 754. 特願2003-016044 特願2002-289209 704. 755. 特願2003-016940 特顯2002-295332 705. 特願2003-017397 756. 706. 特顧2002-296911 特願2002-299429 757. 特願2003-021499 707. 758. 特願2003-024347 特願2002-301875 708. 759. 特願2003-024620 特願2002-303838 709. 760. 特願2003-025277 710. 特願2002-312131 761. 特願2003-027647 特願2002-320102 711. 762. 特顯2003-027648 特顧2002-320704 712. 特願2003-031882 763. 特願2002-325909 713. 特顧2003-032932 特願2002-325920 764. 714. 特願2003-038206 特願2002-332232 765. 715. 特願2003-040642 特願2002-339344 766. 716. 特願2002-339392 767. 特願2003-043961 717. 特願2003-050153 特願2002-339541 768. 718. 特願2003-050446 769. 719. 特顧2002-339551 特願2003-052520 770. 720. 特願2002-341195 特顧2003-052602 771. 特願2002-343807 721. 特願2003-052613 772. 722. 特願2002-344279 特願2003-052877 773. 特願2002-345597 723. 774. 特願2003-053023 特願2002-347401 724. 775. 特願2003-054182 特願2002-348760 725. 特願2003-054798 特願2002-349042 776. 726. 特願2003-054799 777. 特願2002-354594 727. 特顧2003-054846 778. 728. 特顧2002-357768 特願2003-054847 779. 729. 特願2002-357900 特願2003-054848 特願2002-358019 780. 730. 特顧2003-054849 特顧2002-358967 781. 731. 特顧2003-055452 特願2002-360972 782. 732. 特願2002-360975 783. 特願2003-056628 733. 特顧2002-368112 784. 特顧2003-061426 734. 特願2002-376555 特願2003-063532 785. 735. 特願2002-376774 786. 特願2003-065013 736. 787. 特顧2003-071028 737. 特願2002-376831 特顧2003-072979 788. 738. 特顧2002-379214 特願2003-074168 789. 739. 特顧2002-380624 790. 特顧2003-076107 特願2002-381888 740. 特顧2003-078999 特願2002-382170 791. 741. 特願20:03-079598 792. 特願2002-383870 742. 特顧2003-079613 特願2002-521644 793. 743. 特願2.0.03-082466 特願2002-532458 794. 744. 特願2002-546564 795. 特願20:03-083318 745. 特顧2003-083433 特願2002-548185 796. 746. 特願2003-083480 797. 特願2002-570743 747. 特願2003-085193 798. 特願2003-003450 748. 特願2003-012550 特願2003-089026 799. 749. 特願2003-090331 特願2003-012694 800. 750.

目録(9)

		AP4 44	- 1010000 10719E
801.	特顧2003-091446		類2003-127135
802.	特願2003-092654	852. 枳	贈2003-127150
803.	特願2003-093642		9顧2003-128818
804.	特願2003-094272		持顧2003-128897
805.	特願2003-094719		部顧2003一129347
806.	特願2003-095770	856. 4	持顧2003-131313
807.	特願2003-095884	857. *	時顧2003-132280
808.	特願 2 0 0 3 - 0 9 5 8 8 5		調 2 0 0 3 - 1 3 2 6 0 5
809.	特願2003-095886		持顧2003-132606
	特願2003-095904		寺顧2003-135591
810.	特願2003-097283		静願2003-136445
811.	特願2003-097327		寺顧2003-139397
812.	特限2003-091327		÷願2003-140684
813.	特願2003-101917		专顧 2 0 0 3 — 1 4 2 3 0 3
814.	特顯2003-104928	•	寺願2003-142932
815.	特願2003-105362		守顧 2 0 0 3 — 1 4 5 2 2 1
816.	特願2003-107267		
817.	特願2003-107268		持顧2003-145390
818.	特願2003-107647		持顧2003-147820
819.	特願2003-107885		時顧2003-150690
820.	特願2003-109575		時顧2003-153014
821.	特願2003-115750		時顯2003-153015
822.	特願2003-115793		特願2003-153016
823.	特顧2003-115847		特願2003-153985
824.	特顧2003-115888	874.	特願2003-154009
825.	特願2003-116232		特願2003-154841
826.	特願2003-116895		特顧2003-155397
827.	特願2003-118161	877.	特願2003-155407
828.	特願2003-118186	878.	特願2003-158017
829.	特顧2003-119749	879.	特顧2003-161005
830.	特願2003-119930	880.	特願2003-164126
831.	特願2003-120934	881.	特顧2003-170051
832.	特願2003-121233	882.	特顧2003-170324
833.	特願2003-121261		特願2003-170325
834.	特願2003-121273		特願2003-170326
835.	特願2003-121780		特願2003-170327
836.			特願2003-170328
837.			特願2003-170329
			特願2003-170330
838.		889.	特顧2003-170573
839.		890.	特願2003-171576
840.	特別という一124820	891.	特願2003-171619
841.	特願2003-124829	892.	特顧2003-172898
842.	特願2003-124833	893.	特顧2003-175819
843.	特願2003-124835		特顯2003-177298
844.	特顯2003-125388	894.	特顧2003-177288
845.	. 特願2003-125403	895.	
846		896.	特顯2003-182958
847	. 特願2003-127090	897.	特顧2003-192763
848	. 特願2003-127093	898.	特願2003-192775
849	、 特願2003-127109	899.	特願2003-194837
850		900.	特願2003-197229

目録(10)

特願2003-198340 901. 特願2003-204075 902. 特願2003-205349 903. 特顧2003-205710 904. 特願2003-206546 905. 特願2003-207698 906. 特願2003-207771 907. 特願2003-207772 908. 特願2003-207850 909. 特願2003-270049 910. 特願2003-271473 911. 特願2003-272421 912. 特願2003-275055 913. 特願2003-277958 914. 特願2003-279130 915. 特顧2003-283972 916. 特願2003-284055 917. 特願2003-286640 918. 919. 特願2003-289138 920. 特顧2003-293912 特願2003-296474 921. 特願2003-298558 922. 923. 特願2003-299424 特願2003-303979 924. 特願2003-304452 925. 特願2003-304453 926. 特願2003-305689 927. 928. 特願2003-305844 929. 特顧2003-306137 特願2003-307564 930. 931. 特願2003-313014 特額2003-315355 932. 特願2003-318801 933. 特願2003-321497 934. 特願2003-322948 935. 特願2003-324974 936. 937. 特願2003-326510 938. 特願2003-327645 939. 特願2003-327907 940. 特顧2003-328600 特願2003-328840 941. 942. 特願2003-330418 特願2003-330569 943. 944. 特願2003-331848 特願2003-332756 945. 946. 特願2003-333798 947. 特願2003-333932 948. 特願2003-334036 特願2003-334083 949. 950. 待願2003-336365 951. 特願2003-338191 特願2003-339542 952. 953. 特顧2003-340181 954. 特願2003-342519

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-116895

受付番号

20308550819

書類名

出願人名義変更届 (一般承継)

担当官

鎌田 柾規

8 0 4 5

作成日

平成16年 3月29日

<認定情報・付加情報> 【提出された物件の記事】

【提出物件名】

委任状 (代理権を証明する書面) 1

特願2003-116895

出願人履歴情報

識別番号

[000006792]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月28日 新規登録 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所 特願2003-116895

出願人履歴情報

識別番号

[591063394]

1. 変更年月日 [変更理由]

変更理由] 住 所 氏 名 2001年10月 9日

住所変更

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号財団法人 東京都医学研究機構

特願2003-116895

出願人履歴情報

識別番号

[503359821]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名

2003年10月 1日 新規登録 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

×	BLACK BORDERS
Ø	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
Ø	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
<u></u>	SKEWED/SLANTED IMAGES
×	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox